

Colloque international sur les applications des faisceaux ioniques à la technologie des semiconducteurs

Type de contenu : Texte

Titre(s) : Colloque international sur les applications des faisceaux ioniques à la technologie des semiconducteurs : Grenoble, 24-26 mai 1967

Auteur(s) : Centre d'études nucléaires de Grenoble

Adresse bibliographique : Grenoble : Centre d'études nucléaires, 1967

Description matérielle : 1 vol. (695 p.) ; 25 cm